ABSTRACT OF THE DISCLOSURE

本発明は、ガスバリア性が高く、また上記ガスバリア層に凹凸やピンホール等 のないガスバリア性基板を提供することを主目的とするものである。

本発明は、基材と、上記基材上に形成された平坦化層と、上記平坦化層上に形成された蒸着膜からなるガスバリア層とを有することを特徴とするガスバリア性 基板を提供することにより上記課題を解決する。